# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

											See.
											2 Maria 2 Maria 2 Maria
											પૂર્વ મ
 					* ************************************						
\$ \$			•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
tya .				al.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1:		1.			
4,		A.			, <del>è ♥</del> .	·.					
								***			
3			• 9					. 1			at .
7			· .								- 4
		. 12									J.
n.						X',	v v				
							144				•
3°					Φ.	ä					A G
K						í	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
*						. ,				*	
	*·							-4			*
rich Rein										- e=	÷
1						* 4		*			
***					•	• •					,
		-30									
-	9	,								-	3 (
Ę.								4			
r l					-						;
								,			\$
<b>.</b>											3
ě.							1 Sec.				
E*					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				e de la companya de l		9
25. 43.	8.		*	l ogo	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*		4			16.
· ·			,		• • •	<b>)</b>	gas				
			***	p				**		3	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
] Y.			, ,			,					200
k.											
. **		T		÷ ,	3	0 н					
· · · · · ·			1							*	
											1
L.			#					18		f	
7			*					* 1			
		9 H- "			4.0				*	1	1
*	***	·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					• 4
,				IE.			45.5 d				
4	Ver 1950	ś.	A Section of the second		4. W. A			7.4.2 x			

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-116165

①Int. Cl.³B 41 J 3/04

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

タインク噴射ヘッド

②特 願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

②発明者 松田弘人

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2 号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

朔 編 書

1. 発明の名称

インク吸射ヘッド

#### 2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を個えたインク通路の 1 つに対し、近接した 2 以上のインク吐出孔を 配設して放ることを特徴とするインク吸射へっ ド。

#### 3. 発男の詳細な説明

本発明はインク噴射へッド、とりわけ、配像 用のインク痛を形成するのに適用されるインク 噴射へッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配録被を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電素 子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって微細を吐出孔から呼出させて小 摘化し、との小額を紙等の被記録面に付着させ て記録を行なう所謂・インクジェット記録方式 に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配録面に打ち込まれるインクドットの 密度を高めること(つまり、ドットが連続して いる方が印字品位は良好である。)が重要を課 端である。

しかしながら、従来に於ては、製造技能上の 割約から、高密度インタドットを形成し得るインク吸射へッドを得ることは複めて困難をこと アネッキ

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを 1 的とする。 換賞すれば、 本発明の主たる目的は、 高密度インクドットを安定して形成し得ると共に、 帯型でコンパクトに 構成されるインク噴射ヘッドを提供することにある。

斯かる目的を達成する本発明のインタ質射へ ッドは、インク吐出圧発生素子を備えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインク吐 出孔を配数して成ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に 説明する。

特開昭58-116165(2)

第 1 図(a), (b), (e) によって本発明の一実施例を示す。

第1図(a)は、一実施例としてのインク噴射へ ッドの外観斜視図であり、第1図(b)、(c)は共に、 第1図(a)のX、X線に於ける切断面図である。

近、互大に丘接して配設することも可能である。 又、これに加えて、インク吐出孔母に案子 2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(c)と阿様に、一つのインク 室 4 内に、インク吐出孔と同じ鉛数の互大に分解した 業子 2 を配数することも可能である。

以上の様に構成されたインク映射へ、ドレンの様に構成されたインク映射へ、アルンの形態にインクのスクを対して、アルンの配触にインクのスクを対した、大学のでは、アルンの配数には出て、アルンの配数には出て、アルンの配数には出て、アルンの配数には出て、アルンのでは、連続機によるのでは、連続機によるのでは、アルンのでは、ア

膜と A R 。 Au 等の導電質を交互K 後層していく過 . 程に於いて導電膜をフォトリングラフィドよっ て所庭の配数パターンドして構成する多層配線 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の業材から成るス ペーサーであり、とのスペーサー3の中央都を くり抜くととによって菓子2の上方にインク室 4 が形成され、とのインク室 4 内には基板 1 の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインク導 曾5よりインクが供給される様になっている。 尚、前配導管5をスペーサー8の一部に接続さ せることもできる。又、場管5の設置値数も図 示例(1個)のみに限定されない。 & は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔7a,7bを 設けた平板であり、 これも 兼配当板 1 と同様の 素材から成るものである。そして前記したイン 夕吐出孔7 a , 7 b は微細加工技術の許寸観り 近級させて配数するととができ、その何数も固 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕嵐4 に対して)3以上、何えば3個~5個個

次に、第2図(a),(b),(c)によって、別の実施 例を説明する。

第2 図(a) は、別の実施例としてのインタ噴射 ヘッドの外級斜視図であり、第2 図(b)。(e) は共 に、第2 図(a) のY,Y 離に於ける切断面図である。

図に於て、11は第1回の基板1に、12は第1回のインク社出圧発生素子2に、13は第1回のスペーサー3に、14a,14b,14c,14dは何れも第1回のインク室4に、15は第1回の導管5に、16は第1回の平板6に、又、17a,17b,17c,17d,17c,17hは何れも第1回のインク社出孔に夫々相当する構成要素であり、各々の詳細は第1回に致いて説明されているとかりである。

尚、この部2四々示例に於ても、第1回々示例と同様に、各インク吐出孔17a,…,17kは、数額加工技術の許寸限り近接させて図示の如く直線状若しくは不図示のジグザグ状に配飲することができ、その悩数も図示例に展定されるものではなく、(一つのインタ電に対して)8以

特開昭58~116165(3)

上、例えば3個~5個程度、互応近接して配設 することも可能である。

义、これに加えて、第1回本示例と阿様にインク吐出孔毎に分離された米子12を対応させる機に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と阿様に、一つのインク室。例えば14m内に、インク吐出孔と同じ個数の互。に分離した素子12を配数するととも可能である。

- 3. しかも、インク吐出孔の高密度、微細加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製金を容易且つ歩留り直く行えことができ る。毎の効果が得られる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図(a),第1図(b),及び集1図(c)は、何れ 4年発別に係る一実施門の説明Aであり、第1図 (a)は、一実施例としてのインク喚射へっドの外 観射視図、第1図(b)及び第1図(c)は共に、第1 図(a)のX; X額に於ける切断面図である。

第2図(a) , 第2図(b)及び第2図(c) は、何れも 本発射に係る他の実施例の説明図であり、第2 図(a) は長尺型インク噴射へ , ドの外観射視図、

第2図(b)及び解2図(c)は共に、第2図(a)のY。 Y報に戻ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生素子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17c,17d,17e,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

達鋭線による印字を視覚することができるものである。

又、第2図々示例の様々長尺へ、ド、例えば A 4 サイズの配録紙の級方向の長さとほど等長のインク吐出孔列を備えた長尺へ、ドを用いる場合には、走査回数が1回で済むので、第1個々示例のへ、ドを用いる場合に 枚べて印字所要 時間をかなり 短縮するととができる。

因に、第1図(e)又は第2図(e)に於て例示された互に分離された複数側のインク吐出圧発生素子2,12を作動させる方式としては、同時又は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとおり、本発明によれば、

- 特に印字の縦方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得るととが可能である。
- 2 又、インク吐出孔がイング吐出圧発生業子 に極近接して高密度に配列されている為、 型にしてコンパクトに構成できる。

### 特開昭58-116165(4)



